# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# ELECTROLESS PLATING POWDER AND CONDUCTIVE FILLER AND PRODUCTION THEREOF

Patent number:

JP1242782

Publication date:

1989-09-27

Inventor:

KAWAKAMI HIROSHI; others: 01

Applicant:

NIPPON CHEM IND CO LTD

Classification:

- International:

C23C18/46

- european:

Application number:

JP19880070373 19880324

Priority number(s):

#### Abstract of JP1242782

PURPOSE:To apply electroless plating powder for various applications, such as a conductive filler by depositing and forming fine metallic particles as a dense continuous film on the surface of a core material by an electroless plating method. CONSTITUTION:The fine metallic particles are deposited and formed as a dense continuous film on the surface of an organic or inorganic core material by an electroless plating method. The continuous film is a multilayered plating film consisting of different kinds of metals and may be formed at least in 50Angstrom film thickness. Both electroless plating powder and a conductive filler are produced by two process. The core material powder may be formed into a specified shape such as a spherical shape or an unspecified shape. As this core material powder, substance whose surface has capacity for trapping noble metallic ions is utilized. Thereby this electroless plating powder can be applied for various applications, such as the conductive filler.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 四公開特許公報(A) 平1-242782

(5) Int. Cl. '

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月27日

C 23 C 18/46

6686-4K

審査請求 未請求 請求項の数 11 (全13頁)

無電解めつき粉末並びに導電性フイラーおよびその製造方法 60発明の名称

> ②特 顧 昭63-70373

顧 昭63(1988) 3月24日 四出

Ш 上

東京都江東区亀戸9丁目15番1号 日本化学工業株式会社 @発 明 者

内

東京都江東区龟戸9丁目15番1号 日本化学工業株式会社 淳 一 下 向発 明 者

日本化学工業株式会社 勿出 願 人

東京都江東区亀戸9丁目15番1号

弁理士 高畑 正也 の代 理 人

#### 1. 発明の名称

無電解めっき粉末並びに導電性フィラー およびその製造方法

#### 2.特許請求の範囲

- 1. 有機質又は無機質の芯材の表面に、無電解めっ き法による散和な金属粒子が濃密で実質的な連続 皮膜として沈徹形成されてなる無電解めっき粉末。
- 2. 連続皮膿が、異穏金属の多層めっき皮膜である 請求項1記載の無電解めっき粉末。
- 3. 連続皮膜が、少くとも50人の膜厚を有する請求 項1 記載の無電解めっき粉末。
- 4. 請求項1記載の無電解めっき粉末からなる専用 性フィラー。
- 5. 有機質又は無機質の芯材粉末に費金属イオンを 補促させた後、これを選元して前記金属を芯材表 面に担持せしめる第1工程(触媒化処理)と、前 工程で処理された芯材粉末を分散させて水性懸瀾

体を翻覧し、これに無電解めっき構成液を少くと も2液にして個別かつ同時に添加して無式解めっ き反応を行わせる第2工程(無哉解めっき処理) とからなることを特徴とする無電解めっき粉末並 びに導電性フィラーの製造方法。

- B. 芯材粉末が、実質的に球状、繊維状、中空状、 板状、針状の如き特定形状又は不特定な粒子形状 を存する請求項5記載の無電解めっき粉末並びに 導電性フィラーの製造方法。
- 7. 芯材粉末として、少くともその表面が食金属イ オンの鍼捉能を育するか、又は表面処理により貸 金属イオンの捕捉能を付与した物質を用いる請求 項5記載の無電解めっき粉末並びに導電性フィ ラーの製造方法。
- 8. 少くともその表面に貴金属イオンの施促能を有 する芯材粉末が、エポキシ系樹脂、アクリロニト リル系樹脂又はアミノ系樹脂の1種もしくは2種 以上の樹脂粉末である鯖泉項5又は7記載の無電 解めっき粉末並びに導電性フィラーの製造方法。
- 9. 表面処理により費金属イオンの捕捉能を付与し

た芯材粉末が、アミノ基図換オルガノシラン系カップリング剤または/およびアミン系硬化剤により硬化するエポキシ樹脂で表面処理された物質である語水項5又は7記数の無電解めっき粉末並びに帯磁性フィラーの製造方法。

- 10. 第1工程の触媒化処理を、無電解めっき反応で用いられるいずれかの及元剤を適用して行う請求項5記誌の無電解めっき粉末並びに奪電性フィラーの製造方法。
- 11. 算2工程における水性製料体を、無電解めっき 被を構成する少くとも1程を含有する水溶液で調 製する請求項5記数の無電解めっき粉末並びに専 電性フィラーの製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

(選集上の利用分野)

本発明は、無電解めっき粉末およびその製政方法に関する。より詳しくは、有模質又は無機質の粉末状芯材に凝密で実質的な連続性の無電解めっき皮根を形成してなる無電解めっき粉末およびそ

後はめっき液のろ過、急冷または希釈等の停止を 行わなければならない。

基材が粉粒体 (粉末または粉状体) である場合は他の基材に比べ容しく比表面積が大きいためめっき反応速度が異常に速い。

従って、めっき液のpHや各成分の変励も激しいのでpHの調節や各成分の補給によりめっき液を安定に保持することは極めて困難であるのみならず、その度にめっき速度も不定となる。

他方、粉粒体を一巻によくめっき液に投入できれば問題はないが、時間をかけて投入した場合、 始めと終りとではめっき皮膜の膜原に差が生じ不 均一となる。

特に、粉粒体をめっきする場合に問題なのは鼓 集した二次粒子にめっき皮膜が施されるとその使 用に原して、二次粒子が壊れて未被凝而の露出に よる被覆の欠陥が現れる。

従って、材位体をめっきする場合には可能な限 り、二次粒子の少ない状態によく分散したものに めっき皮顔を施すことが最も重要なことになるが、 の製造法に係り、更に発展させて上記無電解めっき財末を合成財路や無職材料に導電性を付与しうる導電性フィラーとして提供するものである。 (従来の技術)

一般に、紅電解めっきはその技術の進歩と用途の開発によって、今日では有機または無機の材質を問わないことは勿論、その形状や大きさに関係なく辺囲されている。とは日え多くの場合、基材は板状または成型体が多く、粉末または粒状の芯材についてはその用途関策が新しいだけに最近のことであって、確立された製造方法はなく、俺かに従来の一般的方法に従って処理されているのが突状である。

即ち、無電解めっきする場合には、通常、予め 調製されためっき液に被めっき基材を浸漬して予 め権期により定められた時間、反応させた後、反 応を停止させる方法がとられている。

被めっき基材が粉末または粉状体であっても、 上記と同様な方法が探られているが、この場合は 速やかにめっき液に添加してめっきを施し、反応

従来の方法では全く期待できないものであった。

このような粉粒体の微細粒子をめっきするに際して生じる上記の事実に庭み、本発明者は、先に粉粒状芯材に無電解めっきをする方法として疲芯材を水性感恐体にし、これに無電解めっき液を添加することによりめっき皮膜を付与させる方法を開発し、既にいくつか特許出頭している(特別昭80・58070 号公報、特別昭80・177182号公報、特別昭80・177182号公報、特別昭80・177182号公報、

このほかに有級質芯材に無電解めっきする方法において、予婦処理として貴金國捕捉性姿面処理 剤で貴金國イオンを担持させた後無電解めっきを 施すことにより摩擦下の抵抗性に優れる金國皮膜 を形成させる技術も開発した(特開昭61 - 64882 母公別)。

#### (発明が解決しようとする以類)

上記の開発技術は、予め離浴しためっき浴に被 めっき材料である粉末を投入して行う従来の無地 解めっき方法に比べて、著しく改良され、品質の 向上が退められたが、なお、改善の予地があり、 要求性能を十分に満足する金属皮膜を得るには 至っていなかった。

この理由は、めっき反応の律選となるバラジウムの触媒被が粉体表面に不均質に形成され、この 核に基づいてめっき金属が形成され島状に成長されるからと考えられる。

表1から明らかなように、めっき金属皮膜の膜 原は可能な限り薄くすることが実用上かつ経済上 の面から要求されるが、このためには均質かつ強 間な皮膜にしなければ解決されない。

本発明は、従来の欠点である不均質なめっき皮膜を改善してより均質で強固な被覆力を存する金属めっき粉末を製造することを目的として、鋭意研究を重ねた結果開発に成功したものである。

#### (課題を解決するための手段)

すなわち、本発明により提供される無電解めっき初末は有機質又は無機質の芯材面に、無電解めっき法による微細な金属粒子が濃密で爽質的な連続皮機として沈稜形成されてなることを特徴とする

また本発明の専能性フィラーは上記の無能解 めっき初から構成されるもので、合成樹脂等の基 材へ専電性を付与するための用途適用品である。

更に上記の無路解めっき粉末並びに専電性フィ ラーを製造するための本発明の方法は、有機質又 は無機質の芯材粉末に異金属イオンを補捉させた このような被覆状態は、前途した特別昭61・・・ 84882 号の方法によりかなりの改善が図られてい るものの、基本的には間様の傾向が現出する。

次に、金属被理粉体を導電性フィラーとして利用する場合、第1に掛けられる優位性に比重の経さである。ところが、金属の腹厚が仮りに、1000人以上でなければならないとすると、実用可能な粉体の粒径は1m以上となる。理解し易くするため、表1に比重1.2の各粒径の粉末に比重9.0の金属を1000人被覆した場合の金属化率(金属/製品重量比)と比重の関係を示す。

寒 1

| 拉径   | 金属化率 | 金凤/丛村 | 比 頭  |
|------|------|-------|------|
| (µn) | (%)  | (近亞比) |      |
| 50   | 8    | 0.08  | 1.29 |
| 10   | 31   | 0.45  | 1.64 |
| 5    | 48.3 | 0.93  | 2.06 |
| 1    | 84.5 | 5.45  | 4.48 |
| 0.5  | 92.9 | 13.1  | 8.16 |

後、これを選元して前記金属の芯材表面に担持せ しめる第1工程(触媒化処理)と、前工程で処理 された芯材粉末を分散させて水性懸濁体を超裂し、 これに無難解めっき構成液を少くとも2液にして 個別かつ同時に添加して無端解めっき反応を行わ せる第2工程(無磁解めっき処理)とからなるこ とを特徴とするものである。

以下、本発明について詳述する。

まず、本発明に係る無電解めっき粉末は、前記のように芯材粉末の表面に無電解めっき法による金属粒子が濃密で実質的な連続皮膜として沈積被覆されていることを特徴とする。

ここに、複密なというのは、均質で散細な金属 粒子が最密な状態にあることであって、皮膜形成 に寄与しない避難した金属粒子や、金属粒子が微 状に殆んど形成されていないことをいう。

また、実質的な連続皮膜とは、芯材の表面に設 密な状態で一様に置われて芯材の表面が殆んど落 出していない状態をいう。

このような沈積被復の状態にあるか否かは、通

常の頭微鏡又は電子頭微鏡の破疾によって、視覚的に捉えることができる。例えば、図面の各写真は、いずれも、登母を芯材としたニッケルめっき 粉末の表面粒子構造を示す電子頭微鏡写真で、第 1 図(a 図、b 図)は、本発明に係るものであり、第2~5 図は従来のめっき法によるものである。

本免明に係るめっき意母は過密で実質的な連続皮限として被覆されているのに比べ、従来法によるめっき霰母は、金属粒子が狙くかつ不均質で、いずれも徴状粒子が存在しているのみならず、芯材の露出面が認められて過密で実質的な連続皮限でないことが判る。

このように本発明に係る無電解めっき粉末は被 観力が強固であるため、使用における解似下の抵 抗性が従来のめっき粉末品に比べて老しく大きい。 このことは、芯材やめっき金属の観頭あるいは使 用目的によって一様ではないものの、めっき皮腺 は可及的に理路でありうることを怠味する。多く の場合、即原は少くとも50人が有利である。

本発明に係る無電解めっき粉束は、通常は同種

自色金瓜 る特定又は不特定の粒子形状であってもよい。 も性を一 従って、芯豺が粉末というのは筬密な意味では

できる。

なく、例えば、アスペクト比の大きい板状、針状 又は繊維状の芯材は致 coの大きさのものであって も分散可能であるから芯材として適用することが

芯材の材質は、有級質または無機質を問わず無 環解めっき可能な材質を全て包含する。これらは、 天然物または合成物のいずれであってもよい。ま た、芯材は化学的に均一な組織であることを襲し ないのはもちろんであるが、それが結品質または 非品質のいずれであってもよい。

かかる芯材を例示的に列挙すれば、無機芯材としては、会囚(合金も含む)、ガラス、セラミックス、金囚または非金囚の酸化物(含水物も含む)、アルミノ珪酸塩を含む金风珪酸塩、金风炭化物、金属酸塩、金属硫酸塩、金四リン酸塩、金属硫化物、金属酸塩、金属ハロゲン化物または炭素などであり、有級芯材としては天然繊維、天然樹脂、ポリエチレン、ポリプロ

すると、緑、青、紺、又は紫色の英度な春色金瓜 光沢を呈した効末が得られるのでその遺応性を一 暦拡大させることができる。

次に、本発明に係る無電解めっき粉末の製造方法につき説明する。

まず、ニッケルめっき基材(以下、単に「芯材」 という)について説明すると、その第1の特徴は 芯材が水に分散可能なものである。

水に分散可能な芯材というのは、撹拌等の通常の分散手段により、めっき皮膜が芯材に形成しうる程度に実質的に水中に分散した懸弱体を形成し うるものをいう。

水にಟ悶しうるものであるから、水に実質的に 不溶性のもの、好ましくは酸やアルカリに対して も溶解または変質しないものである。

それ故、芯材は水に実質的に不溶性の分散可能なものであれば、その形状や火きさは基本的には問題でないが、多くの場合、芯材というのは勢状ないし粒状を対象とする。しかし、球状、複雑状、中空状、板状、針状のような芯材の物性に起因す

金属の単層めっき品であるが、所包により2種以上の異種金属による多層めっき品とすることもできる。また、微細なめっき金属粒子は、その種類やめっき方法によって結晶質又は非晶質のいずれであってもよい。更に、同様の理由から、このめっき金属粒子は磁性又は非磁性を示すものでありうる。

なお、迎用できるめっき金属としては、Fc.Cu, Co, Ag 又はAu が挙げられるが、経済的な面からNi が疑も代表的な物質となる。 Zn やMn は単独では迎用できないが、合金として適用可能である。

被めっき材料となる芯材は特に限定されるものではなく、後記する有級質又は無級質の水に分散 可能な効素が適用できる。

本発明の無電解めっき粉末は、特に合成樹脂等の得電性フィラーとして有用であるが、触媒や顕料その他装飾品としても利用することができる。また、無料や装飾品として利用する場合、本発明に係る無電解めっき粉末を所図の温度で加熱処理

ピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリブテン、ポリアミド、ポリアクリル酸エステル、ポリアクリルはカール、アイオノマー、ポリエステルなどの熱可塑性樹脂、アルキッド樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、キシレン樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂またはジアリルフタレート樹脂の如き熱硬化性樹脂などが挙げられる。これらは、1種または2種以上の混合物であってもよい。

次に、芯材としての第2の特徴は、芯材が貸金 風イオンの簡促能を有するものであるか、又はそ の表面処理により少なくとも表面が譲金風イオン の補促能を有するものとして改質されているもの であるということである。

食金園イオンの捕捉能を育するとは、食金属イオンをキレート又は塩として捕捉しうることをいい、アミノ基、イミノ基、アミド基、イミド基、シアノ基、水股基、ニトリル基又はカルボキシル基の1種又は2種以上を芯材の表面に有するものである。芯材自体にかかる捕捉能を行する物質と

#### 第1工程(脑媒化処理)

次に、食金属イオンの抽促能を有する芯材を塩化パラジウム又は硝酸銀のような食金属塩の精神な酸性水溶液に分散させて食金属イオンを補促させる。この場合の核溶液凝度は0.05g/l~1g/lの範囲で充分である。

このような予解処理は、パラジウム塩について 公知であり、通常は、次いで無電解めっき処理を しては、アミノ系が陥、ニトリル系は指又はアミノ硬化剤で硬化させたエポキシ系制脂などの有数 質が挙げられ、好道に使用される。アミノ系制脂 の例として、尿素、チオ尿素、メラミン、ベンソ グアナミン、アセトグアナミン、ジシアンジアミ ド、アニリン等のアミノ化合物とホルムアルデヒ ド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、 グリオキザール等のアルデヒド類との縮合反応に よって得られるものである。

従って、本発明において、芯材自体が食金属イオンの補提能を有しない場合は、いずれの芯材も衰而処理により、該補遅能を有するものに改賞する必要がある。この改賞は、特開昭61 - 84882 号公知記機の方法に従って行うことができる。特に本発明では、アミノ基置換オルガノシラン系カップリング剤やアミン系硬化剤により硬化するエポキシ系樹脂にて表面処理した芯材の適用が好ましい。

また、上記において、食金腐イオンとは、パラ ジウム又は銀のイオンが特に好道である。

行うが、本発明では芯材変面に値促した貨金風を 酸めっき薬液で用いる超元剤により芯材変面を理 元させることが最要な操作となる。この別を運 は、食金質イオンの構促処理後に超元別別 でもよいが、好ましくは補促処理後の分離として が、好ましくのめっき工程に移行として が、がに関した水性のを不定に対してが、 がに関いた水性のではないが、必要に対してのが はそれ間の添加量は、芯材の比較にはよりりの は元剤の添加量は、芯材の比較には対して0.01~ 10g/1 が適当である。この場合、新印欠なで しているまた、温度は常温又は加温のいずれでも はない。また、温度は常温又は加温のいずれでも よく特に限定されるものではない。

このように本発明では、従来のように、塩化第 1錫・塩化パラジウム処理又は単なる塩化パラジウムのキレート補促処理による触媒核の形成と異なり均一で完全な触媒核が形成されるため、これが次の無常解めっき工程の作用と相俟って強固な連続性めっき金属皮膜を形成することができる。

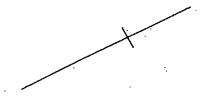
#### 第2工程(無電解めっき処理)

この工程で重要なことは、無常解めっきするに当り、芯材の可及的な水性懸動体を顕製することである。 凝集した芯材に能されためっき皮膜は、 摩擦下の使用にあたり未処理面の錯出が生ずることがあるので、これを避けるべく芯を充分に分散させておくことが望ましい。 なお、関様の理由で前工程でも、充分な分散処理が絡される方がよい。

水性懸海体の分散性は芯材の物性によって異なるので、分散方法は適宜所望の手段、例えば、通常提押から高速提押、あるいはコロイドミルまたはホモジナイザーの如き剪断分散装置等を用いい、芯材のアグロメレートをできるだけ除去したかいでは、では、ではいかなどがあるとができる。懸海体の設度が低いないで、スラリー設度が低いというを設定が低いないが、スラリー設度が低いというを設定が低でする。要なで、スラリー設度が低いというを設定が低いている。また、逆にその設度が高くなる

また、精化剤というのはめっき金属イオンに対し特化作用のある化合物であり、例えばクエン酸、ヒドロキシ酢酸、酒石酸、リンゴ酸、乳酸、グルコン酸またはそのアルカリ金属塩やアンモニウム、塩等のカルボン酸(塩)、グリシン等のアミン類、エチレンジアミン、アルキルアミン等のアミン類、その他のアンモニウム、EDTA、ピロリン酸(塩)等が挙げられ、それらは1種または2種以上であってもよい。針化剤の懸濁体における含有量は、1~100g/g、望ましくは5~50g/gの範囲とする。

また、懸濁体のpHは4~14の範囲にあるが、この範囲の投定は、めっき金属、および用いる還元 剤の種類によって異なる。一例を挙げると表2の 如くである。



とむ材の分散性が悪くなるので芯材の物性に応じ適宜所望のスラリー濃度に設定すればよい。多くの場合10g/2~500g/2、钎ましくは20g/2~300g/2の範囲にある。また、この懸満体中の芯材をめっきするに当り、めっきが効果的に変施されるべく懸満体の温度をめっき可能温度、多くの場合、60で以上に予め関節しておくことが望ましい。

次に、芯材の水性懸濁体の調製は水のみの分散 媒でも整支えないが、一般には無電解めっき液を 構成する成分の少くとも1種を含有する水溶液、 特に錯化剤の水溶液で調製することが好ましい。 従って、第1工程での還元処理後は特に分離操作 を必要としないので、水素ガスの発生が軽丁した 後そのまま第2工程の操作へ連続的に移行すれば よい。

上記において、無電解めっき液を構成する成分の少くとも1種とは、錯化剤、酸又はアルカリ剤、 界面活性剤を主として指し、必要があればめっき 老化液を用いることができる。

表 2

| 被反企属 | 速 元 削      | 適正範囲(pH) |
|------|------------|----------|
| ニッケル | 次亜りん酸ソーダ   | 4~10     |
| ニッケル | ヒドラジン      | 9~13     |
| ニッケル | ほう水 衆 化 合物 | 7~14     |
| 無    | ホルマリン・     | 8~12     |
| 企    | ほう水衆化合物    | 8~14     |
| 銀    |            | 8~14     |

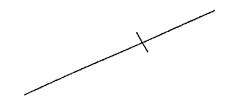
このようにして調製した芯材の水性懸濁体に、 紙電解めっき反応をさせるために予め調製された めっき液を徐々に添加する。この場合、抜懸濁体 に無電解めっき構成液を少くとも2液にしてそれ ぞれ個別かつ同時に添加してめっき反応を行わせ ることが必要である。

適用できる金属塩としては、例えば、硫酸ニッケル、塩化ニッケルの如きニッケル塩、硫酸銅、 磷酸銅の如き制塩、硫酸コバルト、塩化鉄、硫酸 鉄の如き鉄塩、硝酸銀、シアン化銀の如き鉄塩、 シアン化金、塩化金酸の如き金塩、また、必要に 応じ亜鉛、マンガン等の可溶性塩も合金成分とし て用いることができ、更に、これらの1種又は2 種以上であってもよい。

次に遠元剤としては、例えば次亚りん酸ナトリウム、水素化ほう案ナトリウム、水素化ほう案カリウム、ジメチルアミンボラン、ヒドラジン又はホルマリン等が用いられる。

その他の薬剤としては、上記した錯化剤、PR調整剤あるいは必要に応じて添加できる光沢付与剤が用いられる。

金属塩と選元制の添加すべき配合割合はそれらの組合せにより異なるため一様ではないが、多くの場合それらの組合せと適正な配合割合は既ね表 3のような関係にあることが望ましい。



超音波分数処理などを与えておくことが望ましく、また、温度も制御できるように設定しておくことが望ましい。無電解めっき液は、水性懸微体に添加してその容量の大小に応じて希釈されるために、通常のめっき液流度の浴に弦めっき基材を浸透処理してめっき操作を行うのと異なり、通常のめっき液温度よりも違い状態で使用することができる。

めっき液を添加することにより速やかにめっき 反応が始まるが、各薬剤が適正な割合で添加され れば添加した金属塩は全て遅元され、芯材表面に 析出するので、添加量に応じてめっき皮膜の膜原 を任意に調節することができる。

このようにして得た金属被覆粉体は、更にその 上に異種金属を、機層にも被覆することができる。 この場合、上記のめっき反応終了後、異種金属 めっき液を間様の操作で添加するか又は一度反応 液を折別し、新たな懸濁液を割裂して改めて異種

金属めっき液を添加することにより退行される。 めっき液の添加終了後、水煮ガスの免生が完全

に認められなくなってからなお哲時視律を続けて

表 3

| 金属塩  | 湿 元 剂      | 配合比(モル比)  |
|------|------------|-----------|
|      | 次亚りん酸ソーダ   | 1:2 ~3    |
| ニッケル | 水米化ほうポアルカリ | 1:1.5~2.5 |
| ニッケル | ヒドラジン      | 1:3 ~ 5   |
| 綗    | ホルマリン      | 1:3 ~ 5   |
| 企    | 水煮化ほう米アルカリ | 1:1,1~1.5 |
| 製    | ~          | 1:1.1-1.5 |

解剤設度は各薬剤の飽和設度まででよく特に限定しないが、薄い場合は経済的でないので下限は実用上から自ずと限定される。薬剤溶液の添加速度はめっき反応に直接的に影響し、芯材の表面積、物性等に苦しく関係するので、これらを考慮しめっき皮膜のむらが生じないよう均一且つ強固な皮膜を形成させるよう制御して添加することが必要であり、多くの場合徐々に定量的に添加する方がよい。

なお、当然のことながら、必要に応じて復辞、

熟成させ、めっき反応操作を終了する。次いで常 法により分離、洗浄および乾燥したのち、必要に 広じ粉砕じて製品として回収する。

#### (作 用)

本発明に係る無電解めっき物末は、微測な金属 粒子が濃密で実質的な連続皮膜として極めて均質 かつ強固に沈積形成されている。したがって、合 成樹脂や合成ゴム等に混練しても皮膜が剥離する などの現象を生じることはなく良好な専徴性能を 付与することができるから、そのまま専屯性フィ ラーとして有用可能となる。

また、本免明の製造方法によれば、芯材粉束の 表面に簡優された食金属キレートが選元されて触 鉄板が形成され、これが無電解めっき反応の作用 と相俟って上記のような著るしく良質の無電解 めっき粉末を再現性よく製造することができる。

#### (実 施 例)

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。

夹施例 1~10

点比型1.26、平均粒径20m、比表面積 0.5m/R

の球状フェノール系操作的末(食材料製、商品名ベルパールR・800 ) 100gをアミノシランカップリング剤(チッソ料製、商品名 S ・330 ) 0.1g/g 水溶液 1 g に投入して、約15分間投件により充分に分散させた後、炉過分離し、次いで、105 での温度で乾燥してキレート能を有する表面処理を総したフェノール機能粉末を得た。

次いで、 0.1 m / g の塩化パラジウムおよび 0.1 ml/g の塩酸からなる活性化液 1.g に設勢末を投入して間様に分散させて5分間撹拌後、拒過、リバルプおよび拒過してパラジウムイオンの捕捉処理を行った。

次いで、この樹脂粉末をそれぞれ表4に示す各 着化剤水溶液に投入して充分に分散処理を施して、 温度80でに保持した水性懸濁体をそれぞれ類型し た後、次亜りん酸ソーダ粉末を各懸濁体に2g投 入し撹拌溶解させた。添加間もなく水素ガス発生 に伴って発泡し始めるが、発泡が終了したところ で触媒化処理を完結させた。

次いで、麦5に示す無電解めっき液をa液およ

び b 被に分けて夫々 86mlを10ml / 分の添加速度で 微律しながら各懸濁体に同時に添加した。

めっき被の全量を添加後、水業の発生が停止するまで80℃に保持しながら暫時撹拌を続けた。

次いで沪選、水洗、沪過および乾燥を施して 各ニッケルめっき被覆の樹脂粉末を得た。なお、 めっき反応後の沪液はいずれも無色透明であると ころから、供しためっき液は完全にめっき反応に よる樹脂表面への沈融に消費尽され、非常に効果 的に処理し得たことが判明した。

得られためっき樹脂粉末につき、電子顕微鏡で その表面を観察したところ、いずれも微細な金属 粒子による均一かつ平滑な面を有しており、この ことから、濃密で実質的に連続皮膜として沈報被 用していることが確認された。

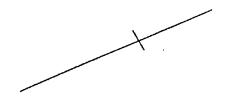


表 4

| 実施例 | 錯化剤の程類     | 後 度<br>(g/l) | Hq  |
|-----|------------|--------------|-----|
| 1   | クエン酸       | 5            | 7   |
| 2   | 酒石酸        | 19           | 7   |
| 3   | グルコン酸      | 10           | 8   |
| 4   | リン.ゴ 酸     | 10           | 6   |
| 5   | 孔 · 段      | 10 .         | 5   |
| 6   | エチレンジアミン   | 5            | · 7 |
| 7   | 塩化アンモニウム   | 10           | 7   |
| 8   | EDTA       | 30           | 9   |
| 9   | ピロリン酸ナトリウム | · 50         | 9   |
| 10  | グリシン       | . 20         | 8   |

\$5 5

|       | 獎· 刮     | 8    | <u> 漫成・( g / l )</u> | モル比 |
|-------|----------|------|----------------------|-----|
| a液    | 硫酸二 。    | ケル   | 224                  | 1 . |
| L ide | 次亜りん水酸化力 | ・酸ソー | 9 228                | 2.5 |
| D MX  | ・水酸化力    | ・トリウ | L 119                | 8.5 |

#### 実施例 11~20

表6に示す実施例11~17の各芯材 100gをエポキシ樹脂(セメダイン榊製、商品名セメダイン 1500)およびアミノ系硬化剤の夫々1gをエクノール 500回に溶解した溶液に投入し、30分間投作分散させた後、炉別しエタノールを探放させ、更に60℃に加温して各芯材粉来表面にエポキシ樹脂の被倒による表面処理を施した。

このように芯材粉末をエポキシ樹脂で表面改質した実施例11~17の粉末および実施例18~20の粉末(表面改質しないでそのまま用いる)を 0.1 g/g 硝酸銀水溶液1g に投入し、撹拌機で80分間撹拌分散させて活性化した後、炉道、リバルブ、沪適してそれぞれ各芯材につき銀イオンの航促処理を行なった。

次いで、各芯材粉末をそれぞれEDTA 3 Na の20g/g 水溶液1g に投入して充分に分 設させ、温度を80℃に加熱して水性懸濁体をそれ ぞれ函製した後、水楽化ほう素ナトリウム粉末 0.5gを各水性懸濁体に投入し復枠溶解させた。添 加後間もなく水流ガス発生に伴う発泡が始まる。 しばらくして発泡が終了した時点で触媒化処理を 完結させた。

次いで、  $196.5 \, \mathrm{g} / \mathrm{g}$  の敵酸銅溶液、  $202.5 \, \mathrm{g} / \mathrm{g}$  のホルマリン溶液および  $157.4 \, \mathrm{g} / \mathrm{g}$  の水酸化ナトリウム溶液をそれぞれ個別に各液とも表  $56 \, \mathrm{g}$  にす量を  $3 \, \mathrm{m} / \mathrm{g}$  分の添加速度で撹拌下の  $50 \, \mathrm{cm}$  で  $50 \, \mathrm{cm}$  る上記各番為体に添加した。

めっき波の全量を添加後、反応が終了するまで 約15分間同温度に保持しながら撹拌を継続した。

以下常法により、先の実施例と同様の操作を軽 て各種芯材の表面に形成した鍋めっき粉末を得た。

なお、めっき反応終了後の沪過波はいずれも無 色透明であり、また、めっき粉末はいずれも微細 な銅金属粒子による濃密で実質的な連続皮膜とし て沈積されためっき製品であることが認められた。

|     | めっき液 <b>添加益</b><br>(回) | £\$          | ¥8        | 100             | 23     | 345      | 36       | 415      | 283      | 538                   | 309                    |
|-----|------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------------------------|
|     | 氏<br>(8/cd)            | 99.0         | 2.54      | 2.85            | 3.95   | 1.26     | 1.14     | 1.05     | 1.10     | 1.35                  | 91                     |
|     | ĸ                      |              | 150 Store |                 |        |          | Œ13.8um  |          |          |                       | 2X13 5.12              |
| 9   | 平均サイズ                  | Œ75um        | 長さ 3mm    | ( <b>₹</b> 10µm | ₹25m   | end ≨    | 長さ 0.3대  | Œ 5µm    | 强 7四     | <i>m</i> € 3 <i>m</i> | F. 4. 0 tan (X12 5.10) |
| #15 | <b>±</b> 5             |              | <b>*</b>  | <b>7</b> ₩      | 兴      | 沿        | <b>*</b> |          |          |                       | 4                      |
|     | 芴                      | <b>\$</b> \$ | 雑         | フレーク状           | 实      | 贸        | #        | ≉        | ¥        | <b>¥</b> ≾            | *                      |
|     |                        | **           | 籖         |                 | ĸ      | ĸ        | 兹        | ጟ        | ¥        | 送                     | 5                      |
|     | ŧ0<br>12               | 中空ガラス粒子      | ガラス短数雑    | 钳钳              | アルミナ松木 | ポリエステル粉末 | ナムロン機能   | スチレン協略粉米 | エポキン協踏粉末 | トラミン系樹脂粉末             |                        |
|     | <b>医</b>               | =            | 12        | 13              | Ξ      | 2        | 18       | 13       | 8        | 61                    | ę                      |

#### **災施例 21~28**

政比重2.89、平均粒径 4.9㎞、比表面額 7.0㎡/8の雲母初末30gを実施例1と関様にして触媒化処理を行なった。次に、5g/2 酒石酸ナトリウム水溶液12に投入して分散させ温度を70℃に加温した。

次いで、次亜りん酸ソーダ粉末3gを添加溶解 させ、水素ガスの発生に伴う発泡現象が終了した ところで、触媒化処理を完結させた。

全量添加後、水栗の発生が停止するまで70℃に 保持しながら複粋を続けた。

次いで、常法により回収投作を施したそれぞれ 表でに示す各添加量の異なるニッケル被覆めっき 意母を得た。 得られためっき貫母は、いずれも微細なニッケル企属粒子による濃密で実質的な連続皮膜として 沈積しためっき品であった。

なお、表了の企蹊化率はめっき液添加量から水 められる計算値であるが、めっき反応終了後の沪 液がいずれも無色透明であるところから、ほど理 論的にめっき反応が行われていることが判った。

表 7 .

| 足拖例 | 金属化串(金属量/  | 各めっき液    |
|-----|------------|----------|
|     | 基材+金属量)vt% | 添加量 (ml) |
| 21  | 10         | 66.6     |
| 22  | 20         | 150.0    |
| 23  | 30         | 257.1    |
| 24  | 40         | 400.0    |
| 25  | 50         | 600.0    |
| 26  | 60         | 900.0    |
| 27  | 70         | 1.400.0  |
| 28  | 80         | 2.400.0  |

#### 事施例 29

平均粒径 7 m、真比型1.42、比表面数8.08㎡/ gのメチルメタアクリレート制脂粉末80gにつき 実施例1 と同様にパラジウムイオンの捕捉処理を 施した。

この樹脂的末を5g/g酒石殴ソーダ水溶液
1gに添加して温度80でに保持し充分に分散した
水性懸渦体を調製した後、次亜りん酸ソーダが求
2gを添加混合させて触媒化処理を完結させた。
224g/g 硫酸ニッケル水溶液および 226g/g
次亜りん酸ソーダ水溶液と 119g/g 水酸化ナト
リウム水溶液との混合液各 812回をそれぞれ20回/g の添加速度で提件下の上記懸濁体に添加し
た。全量添加後、水素の発生が停止するまで80
での温度を保持しながら提件を続けてニッケル
めっきの一次被覆処理を施した。次いで、沪過、水洗および沪過した後、沪過ケーキを50g/g
EDTA・4Na水溶液に投入して撹拌下によく
分散し、温度を80℃に加温して水性懸濁体を再び
調製した。

トリウム25g/ℓ、クエン酸ナトリウム20g/ℓ、 酢酸ナトリウム10g/ℓ および酢酸鉛0.001g/ℓ からなるpH5のめっき液20ℓ を60℃に加温して強 浴し、その浴に先の触媒処理を施した豊母粉を投 人し提仲分放させた。なお、反応中溶液のpHは自 動腐節装置を用い 160g/ℓ 水酸化ナトリウム水 溶液の添加により始めのpHに保持させた。また、 途中反応が停止したら、 200g/ℓ 次亜りん酸ナ トリウム水溶液を少量づつ添加して反応を継続きせた。次亜りん酸ナトリウム水溶液を加えても発 せた。次亜りん酸ナトリウム水溶液を加えても発 さしなくなったら、全ての添加を止め、作過水洗 し、作過乾燥して、ニッケル被覆雲母粉を得た。

### 比较例 2

與比重2.88、平均粒径 4.9km、比表面板 7.0m/gの磐母粉末80gを比较例1と同様にして触媒化処理を行なった。次いで20g/g 酒石酸ナトリウム水溶液1g に投入して分散させ温度を70℃に加温して、水性繁弱体を腐製した。

次いで、次亜りん酸ナトリウム粉末を3g投入 し奴件溶解させた。添加後間もなく免泡し始める 次いで、14.88 g/Q シアン化金カリ水溶液および2.30 g/Q 水常化ほう常ナトリウム水溶液と12.18 g/Q 水溶化ほう常ナトリウム水溶液と12.18 g/Q 水酸化ナトリウム水溶液との混合液各 804mlをそれぞれ10ml/分の添加速度で復停下の上配懸悶体に添加した。全量添加後、15分間80でを保持しながら撹拌を続けた。次いで常法により拒過、水洗、拒過した後、乾燥してめっき粉末は殺骸で変質的な連続皮膜として沈額被覆されたニッケル・金の二重層めっき樹脂粉末であった。

#### 比较例 1

真比型2.89、平均位径 4.9m、比数面板 7.0 ㎡/8の雲母粉末808を塩化第1銀108/2 および塩酸1㎡/2 からなる水溶液 2.2 に投入し機律下でよく分散させて1.6分間感受性処理を行なった。次いで、この処理物を水洗後、塩化パラジウム18/2 および塩酸1㎡/2 からなる溶液 2.2 に投入し機件下でよく分散させ5分間活性化処理を行なって、銀母粉末の表面に触媒核を形成させた。

次いで、硫胺ニッケル30g/貝、次亜りん胶ナ

が、しばらくして発泡がおさまったら 224g/Q 硫酸ニッケル水溶液(a 液)および 226g/Q 次 更りん酸ソーダと 119g/Q 水酸化ナトリウムの 混合水溶液(b 液)夫々 10.72Q を個別かつ同時 に10ml/分の速度で撹拌下の上配紙商体に添加し た。全量添加後、水素の発生が停止するまで10℃ を保持しながら撹拌を続けた。次いで作過水洗し、 作過および乾燥した後、ニッケル被質器母粉を得

#### 比胶例 3

真比型2.89、平均粒径 4.9㎞、比数面積 7.0 ㎡/8の雲母粉末30gを実施例1と同様の方法で 总媒化処理を行なった。次に比較例1と同一条件 で込浴しためっき液にて無電解ニッケルめっきを 施し、ニッケル被覆雲母粉末を得た。

#### 比效例 4

異比量2.89、平均粒径 4.9㎞、比表面積 7.0㎡/gの雲母粉末80gにつき実施例1と同一条件でパラジウムイオンの抽促による触媒化処理を施した。

次いで、5g/ g 活石酸ナトリウム水溶液 1 g に投入して分散させ、温度を70℃に加温して水性 懸高体を超製した。次に 224g/ g 破酸ニッケル 水溶液 (a液) および 225g/ g 次亜りん酸ナトリウムと 119g/ g 水酸化ナトリウムの混合水溶液 (b被) の夫々20㎡を個別かつ国時に投煙である。 位 5 に a 被および b 液を夫々同様に10㎡/ 分の速度で各液量 2.49 添加した。全温添加後、水梁の発生が停止するまで10℃を保持しながら投煙を続けた。次いで、循過、水洗、消過および乾燥した 後、ニッケル被置無限

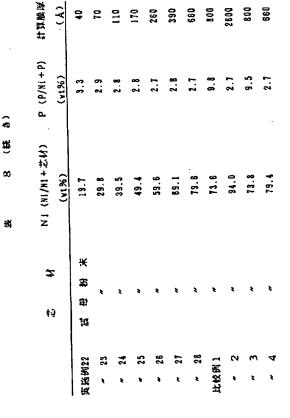
## ニッケル皮膜の分析

実施例および比較例で得たニッケル被覆粉末に つき硝酸に投入して皮膜を溶解した後、これを分析して皮膜中のニッケルおよびりんを実謝した。 その結果を表名に示した。

|       |    |                |       | 報 | œ                       |                     |             |
|-------|----|----------------|-------|---|-------------------------|---------------------|-------------|
|       |    | ŧ5<br>#2       | _     | ž | NI (NI/NI+254)<br>(41%) | P (P/N1+P)<br>(v1%) | 引等機序<br>(人) |
| 英語例 1 | =  | フェノール米掛脂粉      | 32.22 |   | 4.00                    | 3.1                 | 100         |
| *     | 7  | *              |       |   | 4.10                    | 2.8                 | 001         |
| *     | m  | •              |       |   | 4.10                    | 2.7                 | 100         |
| ŧ     | 4  | *              |       |   | 4.05                    | 3.0                 | 100         |
| •     | Ŋ  | ٠              |       |   | 4.04                    | 3.0                 | 100         |
| ŧ     | 9  | ŧ              |       |   | 4.00                    | 3.2                 | 190         |
| *     | ~  | ŧ              |       |   | 4.10                    | 2.7                 | 100         |
| ŧ     | ø  | *              |       |   | 10.4                    | 3.0                 | 100         |
| 2     | 6  | •              |       |   | <b>4</b> .08            | 2.9                 | 190         |
| 3     | 2  | ŧ              |       |   | 4.08                    | 2.8                 | 100         |
| •     | 23 | 22<br>22<br>81 | ÷     |   | 9.9                     | 83.55               | 0.5         |

#### 導電性の測定

ポリプロピレン85.7ml (32.13g) (三菱油化物製MA・4、PPホモポリマー) とニッケルめっき 選門試料粉 6.3mlをBRABENDER PLASTOGRAPH を用いて、温度 220で、30R.P.M の条件で5分間記録した後限出し、次に熱ロールで板状に延ばし、更にホットプレスで厚さ1mmの板を成形した。成形した板を80×60mmに敷断した試験片につき電気抵抗値を測定して比抵抗値を求め実施例品および比較例品の母電性の評価を行った。この結果を表りに示す。



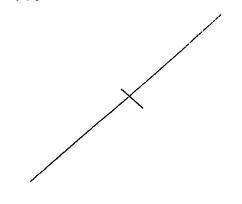


表 9

|             | NI めっき腹原 | 比抵抗值                 |
|-------------|----------|----------------------|
|             | ( A )    | $(\Omega - c_0)$     |
| 実施例21       | 20       | 2.5×10 <sup>4</sup>  |
| ~ 22        | 40       | 4.8×10               |
| <b>~</b> 23 | 70       | 2.7                  |
| <b>~</b> 24 | 110      | 1.2×10 <sup>-1</sup> |
| <b>~</b> 25 | 170      | $4.5 \times 10^{-2}$ |
| . ~ 26      | 280      | $2.8 \times 10^{-2}$ |
| ~ 27        | . 380    | $2.7\times10^{-2}$   |
| ~ 28        | 680      | $2.8 \times 10^{-2}$ |
| 比较例1        | 800      | 00                   |
| <b>"</b> 2  | 2600     | . 🗪                  |
| <b>"</b> 3  | 800      | 3.0×10 <sup>9</sup>  |
| <b>~</b> 4  | 660      | $5.2 \times 10^2$    |

表 9 から明らかなように、比較例品は実施例品 よりもニッケルめっき被覆量が著しく多く、その 腹厚が大であるにも拘らず樹脂との混雑に際し

いるために、添加方式に基づくめっき反応と相 使って、上記の如きめっき粉末を再現性よく工業 的に有利に製造することができる。

従って、本発明によれば金属化率を可及的に小さく、換言すればサブミクロン級の強力なめっき 皮膜を付与することができるので、比重の軽い めっき粉末を得ることができる。

このことは、種々の芯材の適用性が可能であることと相俟って、非電性フィラーとして塗料や合成樹脂、合成ゴム等に混雑する際に分離を生ぜずに均質な導電性材料を提供しうることを保証するものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

図面は、いずれも無電解ニッケルめっき無形のめっき皮膜の表面粒子構造を示す電子顕微鏡写真であり、第1-a図は本発明の実施例のもの(500倍)、第1-b図はその拡大写真(5000倍)である。第2図は比較例1(10000倍)、第3図は比較例2(10000倍)、第4図は比較例3(10000倍)、

めっき皮膜の到離が生じ、その結果樹脂の比低抗が大きくなるため効果的な専電性樹脂が得られない。他方、実施例品はいずれも樹脂へ効果的に導 電性を付与する。

このことから、本発明に係るめっき粉末は、いずれもめっき皮膜が芯材に対して強固に形成されており、使れた導電性フィラーとして適用できることが判った。

#### (発明の効果)

本発明に係るめっき初末は、従来のめっき初末 に比べて著しく均一で強固なめっき皮膜を有して いる。即ち、虚状の粒子やめっきムラなどのない 欲細な金属粒子による濃密で実質的な連続皮膜と して沈積被覆されている結合力の大きい無常解 めっき初末であり、このものは専宅性フィラーを はじめ多様な用途への適用が期待できる。

更に、本発明に係る方法によれば、従来のようなコロイド状又は単なるキレート状のパラジウムによる触媒核と異なって被めっき表面に捕捉された食金属キレートが展示されて触媒技を形成して

そして第5 - a 図(500倍) と第5 - b 図 (5000倍) は第1 - a 図と第1 - b 図に対応する比較例4で それぞれ得られた比較例品のものである。

特許出願人 日本化学工業株式会社代理人 弁理士 高畑正也

# 特閒平1-242782 (13)

